



text Mgr. Kateřina Růžičková  
foto Jan Tomsa, student FJFI ČVUT

+++

**STUDENTI DRUHÉHO ROČNÍKU OBORU FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ A NANOTECHNOLOGIE FSI VUT V BRNĚ DOMINIKA KALASOVÁ A JAKUB ZDENĚK ZÍSKALI PRESTIŽNÍ STIPENDIA NADACE SPOLEČNOSTI GE FOUNDATION, KTERÁ BYLA V ČESKÉ REPUBLICE UDĚLENA JIŽ PODEVÁTÉ. STIPENDIJNÍ PROGRAM NABÍZÍ NEZISKOVÁ SPOLEČNOST INSTITUT MEZINÁRODNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION) VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH A NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AMERICKÝCH FIREM GENERAL ELECTRIC.**

+++

# GE FOUNDATION SCHOLAR-LEADERS PROGRAM

GE Foundation Scholar-Leaders program je stipendijní program, který je jedinečný v regionu střední a východní Evropy. Je určen pro studenty druhého ročníku bakalářského studia technických oborů, ekonomie a managementu z univerzit v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. V České republice se do programu mohou přihlásit studenti z pěti vybraných vysokých škol: Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity Ostrava.

Při výběru a náboru těch nejlepších univerzitních studentů jsou uplatňována nekompromisní mezinárodní kritéria. Zájemci o stipendium prokazují nejen vynikající studijní výsledky a znalost anglického jazyka, ale také určité vůdčí schopnosti a aktivní zapojení do mimoškolních aktivit. Oceněny jsou například účast ve studentských skupinách či v komunitních projektech nebo dobrovolnická práce. Program má za cíl rozvíjet vůdčí schopnosti vybraných studentů a podporovat vznik nové generace mezinárodně konkurenceschopných vůdčích osobností, a vytvořit tak síť budoucích vůdců v regionu střední a východní Evropy, kteří chtějí přispět k rozvoji celého regionu i svých vlastních zemí v oblasti hospodářské i sociální.

Osm vybraných studentů z České republiky získává štědré stipendium na dva roky ve výši 1 500 eur ročně (celkem 3 000 eur) a možnost zapojení do regionálního programu profesního rozvoje

Leadership Development. V rámci tohoto programu profesního růstu se seznámí s působením společnosti GE a setkají se s vedoucími pracovníky společnosti, kteří působí v různých divizích, při každodenním výkonu jejich pracovních aktivit.

Jak nám sdělil Jakub Zdeněk, slavnostní předávání cen proběhlo 6. června 2013 na půdě amerického velvyslanectví v Praze za účasti velvyslance USA pro ČR Normana L. Eisena, ředitelky evropské kanceláře Institutu pro mezinárodní vzdělávání Agnes Vajdy, CEO společnosti GE pro střední a východní Evropu Petra Stracara, prvního náměstka ministra školství Jiřího Nantla a výkonného ředitele Americké obchodní komory v ČR Westona Staceyho.

A v čem spatřuje přínos stipendia Dominika Kalasová? „Během rautu po předání stipendia jsme měli možnost mluvit s několika vysoce postavenými lidmi jak z GE, tak z jiných společností a škol, i s lidmi, kteří toto stipendium dostali v minulosti, to byl zajímavý zážitek. Stipendium přináší nejen nové kontakty, ale i možnosti – například zúčastnit se semináře v Budapešti, kde se spolu s ostatními oceněnými seznámíme s GE Company a jejím fungováním,“ svěřila se se svými dojmy Dominika a dodala: „Podmínkou získání a udržení stipendia je také nějaká dobrovolnická činnost – já letos pojedu do Ladakhu v severní Indii učit děti v místní škole. Stipendium mi s touto činností finančně pomůže. Vyučování fyzikálně-praktického předmětu

– Experiments – úzce souvisí s mým oborem a může být inspirací pro další studium.“

„GE Foundation Scholar Leaders Program je výjimečný v tom, že se snaží u stipendistů rozvíjet především osobnostní kvality jako smysl pro odpovědnost vůči svému okolí či komunikační dovednosti. Výborné studijní výsledky jsou nutnou podmínkou pro setrvání v programu, nikoli však podmínkou postačující,“ doplňuje svou kolegyni Jakub Zdeněk. „Prozatím jsem se spíše zapojoval do aktivit, které naplánoval někdo jiný. Věřím, že zkušenosti získané účastí v programu později využiji i v komunitních projektech, do jejichž organizace se sám zapojím,“ říká Jakub.

Letošním vítězům, ale i vítězům z let předcházejících, blahopřejeme.

## Summary:

*On 6<sup>th</sup> June 2013, Dominika Kalasová and Jakub Zdeněk, second-year students of physical engineering and nanotechnology at the BUT Faculty of Mechanical Engineering, were given prestigious GE Foundation scholarships awarded for the ninth time in the Czech Republic. Designed for second-year Bachelor's students of engineering, economy, and management from universities in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Rumania, the scholarship programme is offered by the Institute of International Education in cooperation with General Electric, one of the largest and most important US companies.*